DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv. 09/666,271

Image available 03232567 OPTICAL SCANNER

PUB. NO.: PUBLISHED: C02-208067 [*J*P 2208067 A] August 17, 1990 (19900817)

INVENTOR(s):

YAMASHITA KEN KUSUDA YUKIHISA TONE KIYOSHI TANAKA SHUHEI

APPLICANT(s): NIPPON SHEET GLASS CO LTD [000400] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

01-027826 [JP 8927826]

FILED:

February 07, 1989 (19890207)

[5] B41J-002/45; B41J-002/455; G03B-027/50; G03B-027/54;

INTL CLASS:

G03G-015/04; H04N-001/04

JAPIO CLASS:

29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines); 29.1

(PRECISION INSTRUMENTS -- Photography & Cinematography); 44.7

(COMMUNICATION -- Facsimile)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R102 (APPLIED ELECTRONICS -- Video Disk

Recorders, VDR); R116 (ELECTRONIC MATERIALS -- Light Emitting

Diodes, LED)

JOURNAL:

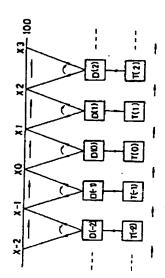
Section: M, Section No. 1043, Vol. 14, No. 501, Pg. 151,

November 02, 1990 (19901102)

ABSTRACT

PURPOSE: To improve definition of a scanning optical point with the same number of light emitting elements as compared with an optical scanner only by a light emitting element array by providing optical polarizers capable of controlling the emitting direction of the light emitted from the elements to the respective elements.

CONSTITUTION: Many light emitting elements T and optical polarizers D paired with the elements are arranged in one direction. The optical polarizers to which optical beams emitted from the elements T(i) are incident are D(i). When the element T(0) is turned ON, the polarizer D(0)is controlled to simultaneously start polarizing, and when the polarized beam of the polarizer D(0) reaches and end point X1 on a photodetecting surface 100, the element T(1) simultaneously emits a light and the polarizer D(1) starts operating. In this case, the position of the optical spot corresponding to the point X1 is regulated to coincide with the spot position of the starting point of polarization of the polarizer D(1). When the resolution number of the polarizers D is N and the total number of the elements is M, the total number of the elements when the polarizers are added to the elements is 2M. Accordingly, if N>2, the definition is improved as compared with the case of an array of only the elements with the same number of the elements.



DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008407844 **Image available**
WPI Acc No: 1990-294845/*199039*

Beam scanner for optical printer - has array of light-emitting elements furnished with their respective light deflecting elements NoAbstract Dwg 2/14

Patent Assignee: NIPPON SHEET GLASS CO LTD (NIPG) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 2208067 A 19900817 JP 8927826 A 19890207 199039 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8927826 A 19890207 Title Terms: BEAM; SCAN; OPTICAL; PRINT; ARRAY; LIGHT; EMIT; ELEMENT; FURNISH; RESPECTIVE; LIGHT; DEFLECT; ELEMENT; NOABSTRACT Derwent Class: P75; P82; P84; S06; T04; W02

International Patent Class (Additional): B41J-002/45; G03B-027/50;
G03G-015/04; H04N-001/04

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): S06-A03A; S06-A03B; T04-G04; W02-J01; W02-J02B2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

卵日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平2-208067

Int. Cl. 5

@発 明 者

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月17日

B 41 J

7612-2C B 41 J 3/21 L×

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

光走查装置 公発明の名称

> 頭 平1-27826 ②特

頤 平1(1989)2月7日 22出

大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会 下 ⑫発 明 者

大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会 נכ 瀮 個発

> 大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会 亚

⑫発 明 去 HH.

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株式会社 の出 願 人

弁理士 大野 19代 理 人 最終頁に続く

1. 発明の名称

2. 特許請求の疑問

光走套装置

(1) しきい電流もしくはしきい電圧を制御する ための制御電腦を有する発光素子を多数個、 一次 元、二次元、もしくは三次元的に配列し、各発光 素子の制御電極を、近傍に位置する少なくとも 2 つの免光素子の制御電艦と互いに電気的手段にて 接続した光走蓋装置であって、各々の発光常子に、 各 発 光 紫 子 か ろ 発 し た 光 の 出 射 方 向 を 刷 御 で き る 光偏向素子を投けたことを特徴とする光定査疑問。 3. 免明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本強明は、 光ブリンタなどに使用される光走査 英量に関し、 特に高額細な光定率を実現出来る光 走る路景に関する。

【従来の技術】

従来光ブリンタなどに応用されている代表的光 走査法はつぎの二つがある。一つは第13回に示す

ようなレーザビームなどを偏向する手段をもつも のである。 もう一つは光輝アレイを点載、 走炎す るか、もしくはシャックアレイを関閉、 走棄する ものである(第 14 团)。

光偏向による方法の代表的菩薩は回転多面鏡で、 大きな傷向角。 分解点数をとれる特徴をもってい る。 しかし小型化が難しく、 光学系の調整が複雑 で機械的振動に軽いという難点を持っているため 高い精度を要求される用途には避さない。 このよ うな発点を解決する先偏向電子としては音響光学 効果や電気光学効果などを用いた屈折率の変質を 利用したものが知られている。 これらは固体素子 であるため小型化が可能であり、また可動部がな いため調整が容易であり機械的協動の影響も受け にくい。 したがって走査光スポットの位置精度が 高い特殊がある。 しかし一般に傷向角および分解 点数が回転多面観など機械的手段による偏向に比 べると小さく応用範囲が狭い。 これら偏向による 光走査は光線の難は少なくてよいのが一般的科点 であるが、 これは光走金の幅が広くなるとでで

における光強度を一定に促つのが費しくなるという共通の確点につながる。

一方、 光輝あるいはシャッタのアレイを用いる 光走を方法は本来可負却をもたず、要素となる素 子的乡地后才九过走亚城乡原理的に让自由に広げ られるという利点を持っている。 しかし走立幅が 広がるにつれて発光素子あるいは光シャッタなど の君子数が増加し、それにともなってそれらを駆 負する回路(IC)も増大するためワイヤボンディ ングなど作製プロセスが気強になるという問題点 この問題点を解決する手段が先の発 切である(毎日間 83·85359 「乗光要子アレイとチ の収む方法」)。 すなわち第8回の事係回離に承 すように発光素子T(i)には制御電極G(i)のある形 を採用し、これを抵抗等Ri、Riを介して接続して おく。 このようなネットワークのもとでクロック ラインカル カル カッにほに渡当に大きさを設定し た電圧もしくは電波パルスを加えることにより点 灯した発光素子を次々に頻復した素子へ移すこと が可能である。 このような制御電腦を有する角光

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の方法にはつぎのような問題点があった。 すなわち上記の駆動方法を注用すれば発光素子アレイによる光走登において発発を広げることはかなり容易になるが、 発光素子と走去される光スポットとは走金幅によらず常に一封一対応である。 したがって光スポットの頻を加速を向上させるためには発光素子の発光面積を小さくしま子間のピッチを短くする必要がある。

電子のひとつに発光サイリスタがある(育木品的 調客「発光ダイオード」工業関策会 p167~159)。 通常のサイリスタと関係にenpn機道をもち、一方 のpn接合が発光ダイオードとして動作する。 pnpn 構造をもつサイリスタ(第9回)の電流ー電圧特 性はよく知られているように第10回のような負性 低抗特性をもつ。 アノード電圧があるしまい値(OH電圧)を越えると素子はOH状態になり電波が流 れ、発光サイリスタでは発光が開始する。またこ の案子のゲート電低に電圧を加えることにより要 子のON電圧を変化させることができる。

この菓子T(1)。(1=・・・・1,0,1・・・)を製 8 図のようなネットワーク内に接続し、多数配列した場合を与える。この接続のもとで例えば転送クロック ø sがハイレベルでT(0)が 0 Nになっているとする。 このときゲート電価 G s の 電位は零ポルト近くまで引き下げられる。 V s x を 一定とすると R、 R s からなる低気ネットワークにより 8 サイリスタのゲート電圧は決定され、 隣接の 菓子T(・1)およびT(1)の D N電圧 V v s s s i が もっとも低下し、 T(・2)、 T(2)の O N 電圧 V

り発光図很を減少させるには腰度がある。 したがって上記方法による光定金では、ある程度以上の光スポットの類ピッチ化、すなわち高精智化は用量となる。

【課題を解決するための手段】

本免明は上記役来の問題点を解決するためになされたもので、しまい電域もしくはしまい電圧を動きするための制御電極を有する発光素子を多数個、一次元、二次元、もしくは三次元的に配列し、各発光素子の制御電極を、近傍に位置する少なくとも2つの発光素子の制御電極と互いに電気的子段にて接続した光速素後度である。

前記光幅向素子としては、電波の往入により起 折率に傾斜を生じさせる光偏向素子、電界をかけ て足折車を制御する光偏向素子等、人材された光 の向きを変化させ、制御できる素子であれば任意 の気子が使用できる。

【作用】

特開平2-208067 (3)

第1回に示すように発光架子Tと放発光案子と対 をなす光偏向素子Dを多数一次元に配列し、発光素 子T(i)の発する光ビームが入射する光偏向素子を D(i)とする。

発光菓子 T(0)が ONに なるのと同時に光優光菓子 D(0)が 偏向動作を開始するように 新御し、 光陽光菓子 D(0)の 偏向 ビーム が 受光面 100上の 終点 x1に 速すると 同時に 発光菓子 T(1)を 発光させかつ 光隔光菓子 D(1)の 動作を開始させる。 このと 書上記 の終点 x1に当たる 光スポット の位置と 光陽光素子 D(1)の 偏向 開始点の スポット 位置を 一致させるように 個数する。

以下同様に設定し、制御すれば、この系により連続的かつ広範囲の光走変が実現する。 さらに光 偏向素子 Dの分解点数を Nとすれば、発光素子数を 環想させずに精細度を N倍にできる。

いま全角光素子数がHであれば、 各角光素子に光偏向素子を付加したときの協業子数は 2Hである。 したがって N>2であれば、 同じ素子数で角光素子だけのフレイの場合より精細度を向上できる。 この

のような素子を第1回のようにアレイ状に配列し、 第8回に示したキットワークに接続して光走査額 歴を構成した。

第2回は素子同の電気接続を示す回で、 第3回はこの電気接続を示す回で、 第3回の電気接続を示す回で、 第3回の電気接続を示す回で、 第3回の電気を変現するための 複合素子アレイの 平面配置回の一部である。 この配置は一般であって、 レーザサイリスタ Tからの免光出力 14が効率よく光偏向素子 Dに入射するように配置されていれば電気配線のパターンなどはこれを異なっていてもよい。 先発明 (特別昭 83-1643 子アレイ」) に 近季子アレイ」) に 近季 後えてもよい。 先発明 (特別昭 63-1643 子アレイ」) に 近季 後 えること に よ り、 クロックライン を 2 系統に既らずこと が できる。 第4回は A1 GaAs/GaAs系で検 成した レーザサイリスタアレイ部分 (第3回中X・X・)、 第5回は 光偏向素子部分 (第3回中Y・Y・) に 相当する 断面検 途回である。

つぎにデバイス構造を簡単に説明する。 各結品 層のほ成はレーザサイリスタと光傷向雲子とで共 ことから本発明に用いる光霜向素子の分解点数は それほど大きくなくても効果を発揮できるといえる。

【实施例】

实施例-1

AI CaAs/GaAs系で構成した複合素子による実施的を以下に設明する。 第11回のような光傷向機能行き半導体レーザの一例がElectronics Letters,23 世, p.361 (1987)に関示されている。 半導体レーザの出射光が伝謝する半導体導設路に二つの電極に非対称な大きさの整波を注入することによって導致路部分の延折率に傾斜を生じさせ光幅向を行う。 本実施例では発光を子としてビームの収集性のよい半導体レーザを採用し、しまい電波の制御を行うためレーザサイリスタとする。 レーザサイリスタの一例は1987年秋季応用物理学会講演会、 18p-2G-10に関示されている。 光幅向素子は原理的には上記文献のものと同様に電力の注入による方式を用い、 両電弧をサイリスター構造化して外部信号による制御を可能とした。こ

通とした。これは必須条件ではないが、作製プロ セスを開助化するために共通の結島層を用いるこ とが望ましい。 n形 GaAs基板 Lに 適当な n・CaAsパッ ファ層を形成し(関では省略されている)、 つい で n・AlGaAs展2、 p・AlGaAs度3、 ノンドープ GaAs度 4、n·AlGaAs層5、p·AlGaAs層6を確次形成する。さ らに最上層にp・GaAsをコンタクト層として形成す る場合もある。 ノンドープCaks暦4がレーザの活性 層であり、 その質似のAiGaAs度3,5がクラッド層で ある。本実能例のレーザサイリスタでは最上層か ら上部クラッド層 5の途中までの一部を除去してり ッジ13を形成する。 レーザの構造は必ずしもこれ に限らず、 埋め込み構造なども使用でまる。 ソー ト電腦のコンタクトIIは上部クラッド度であるne AlCaAs層 5に投ける。 レーザサイリスタの光共振器 の偏向電子側横面16(第3回参照)はドライエッ チング法などで形成するが、他の増置17は関係法 によってもよい。 光傷向黒子はレーザと同一の層 構造で構成され、 光の伝搬方向に対して対称な位 世に電流往入用業子OI、 D2が設けられ、 これらは

特開平2-208067(4)

レーザ同様のサイリスタ構造を持っている。 上部 電番 71、 72 直下の p・A I Ga A s 層 6 は 検 方向 の 電 板 を 妨 ぐた め分 収 構 1 2 に よ り 分 取 す る。 ゲート 電 番 の コンタクト 11 は レーザ 部 分 同 様 に 上層を 除去 し て 路 出 さ せ た n・A I Ga A s 層 5 に 投 け る。 先 傷 向 素 子 は レーザ の 出 封 光 1 4 が 効 率 よ く 入 射 で き る 位 墨 に 配 屋 す る が、 両 素 子 間 は 電 気 的 に は 分 館 し な け れ ば な う な い。

上記の妻子形成に用いる結晶成長は機相成長、有機会理気相成長あるいは分子建工ピタキシーなどの方法のいずれかで行うことができる。 なお本実施例ではレーザの活性原をGaAsとしたため発光波長は900mm前後となるが材料はGaAsに研定されず、A1GaAsを用いれば780mm程度まで、 inGaPやA1GainPを用いれば600mm台まで短波長化が可能で、 用途に応じて過収できる。

光走登44 ほとしての望動方法をつぎに説明する。 第 2 団に示したような接続下で、 たとえばレーザ サイリスタ T(-1)、 T(0)、 T(1)にクロックバルスを ør、 ør、 ørのラインに第 8 団のタイミングで頃

事作例 - 2

本実施例では光偏向電子として電影で展析場を 初期するタイプを採用した。 このような効果を利 用した光幅向電子は電気光学効果をもつ誘電体粘 品ブリズムを用いて実現できることが知られてい る(末田正著 「光エレクトロニクス」 昭晃堂 p190~193)。 半導体の場合、 電気光学効果だけ でなくフランツーケルディッシュ対象、 あるいは 量子井戸を用いれば量子間じ込めシュタルク効果 等も、 接合に逆パイアスを印加することにより利 用することができる。 このような効果を半導体導 波路に適用すれば上記師電体素子から半導体光偏 向男子が容易に顕推される。 第12回にその機成形 を示す。 これは、 n形 GaAs度 基板 1上に n形 Al GaAs 2 2. ノンドープ Gaas4.n 形 AlGaas24 s 形成 し、 さらに この呼吸に電極35,29を設けたものである。 ここで 入射光に対して斜めの側端部を有する電極35に、 元何29に対して負の意圧を印加すると、 ノンドー プ CaAs4が空乏化して電界が印加され、この意見強 度に依存してノンドープ CaAs4の 胚折串が変化する。

に印加してONとし、 ø iのラインからレーザの駆動 電流11を供給して点灯、 走査する。 光信向景子 0(-1)、 D(0)、 D(1)のニコー組のサイリスタ01(・1)、 02(-1)、 01(0)、 02(0)、 01(1)、 02(1)に は 第 6 関 に示したように上記クロックパルスよりそれぞん Δ (だけ早く立ち上がるパルスをゅご、ゅご、 σ z'、 ø z ''、 ø a'、 ø a ''のラインを介して職に印 加する。 たとえばゅうにクロックパルスが加わって レーザで(0)が点灯する直前にラインのが、 ゅっぱか ら光偏向素子D(0)のこつのサイリスタDI(0)、 D2(0)にパルスが印加され、 これう二つがOKになる。 1(0)が点灯すると同様にもご、るごから対称なら ンプ電波 lai、 lozが D1(0)、 D2(0)に加えられる。 上記クロックパルスは次のクロックバルスがゅっに 送られると胸時に事になり、 数ランプ電流は初期 傾に反る。 これでサイリスタ DI(0)、 D2(0)は OFFと なる。この競点で脚の光質向素子1(1)のサイリス タD1(1)、 D2(1)はすでにONとなっており、 間のレ ーザで(1)が点灯すると同時に傷向動作を開始する。 以下同様なタイミングで動作する。

なお第12回の光傷向素子は最も単純な例であり、他の構造であってもよい。 例えば光導液層は発子井戸屋としてもよい。 ただしこの場合レーザサイリスタも量子井戸レーザとする方が作製プロセス
が容易になる。

特閒平2-208067(5)

また電報形状も第12回のものに限定する必要はなく、 有效に非対称な思折率分布を形成できるものであればよい。 さらに構成材料も上記効果を有するものであればよく、実施例1で挙げた材料は少なくとも利用できる。

上記実施例においては、光優光電子として光優 向機能付き半導体レーザおよび電界で歴折率を制 費する物等を例示したが、本発明は上記に扱うず 同様の機能を有する菓子であれば使用できる。 【発明の効果】

本発明によれば、発光素子に光偏向素子を付加したため、発光素子でレイだけによる光定素質量に比べ、同一角光素子数で走変光点の精細度を向上できる。また発光素子はしまい電流もしくはしまい電圧を制御できるものとし、制御用電極を電気的手段により接続したため、クロックバルスの印加のみで走変が行え、光偏向素子を付加しても駆動回路が複雑化しない数果がある。

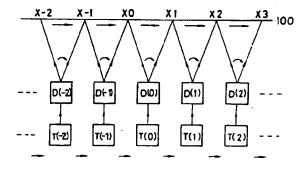
4. 図面の簡単な説明

第1回は本典明の基本構成を示す概略図、 第2

- 3,24 p形 AIGAAs層、
- 4 ノンドープ GaAs 社、
- B p形 Al CaAs層、
- 25 p形 GaAs層、
- 27,28,29,35 元 4
- 8,10,28 絶経度、
- 9 抵抗層、
- 10 抵抗層、
- 11 ゲート電価コンタクト、
- 12 分 前 揖、
- 13 リッジ
- 15 傷向光ビーム
- 16,17 レーザ油面

例は第1の実施例の等価回路図、 第3 図は向実地 例の一部の平面図、 第4 図は同実施例のレーザサ イリスタ部分の断面図、 第5 図は同実施例の 光偏 向素子部分の断面図、 第6 図は同実施例の 駆動 タ イミング図、 第7 図は第2 の実施 例の 等価回路図、 第0 図は先発明における 発光素子アレイの 駆動方 法を示す等値回路図、 第9 図は従来の サイリスタ の基本構造図、 第10図はサイリスタの 電流 一電圧 特性、 無11図は光偏向機能付ま半導体レーザの 従 米例の斜視図、 第12図は第2 の実施例に用いられ る光偏向 素子の一様成例の斜視図、 第13図は暗向 による光走重方式を示す原理図、 第14 図はアレイ を用いた光速を方式を示す原理図である。

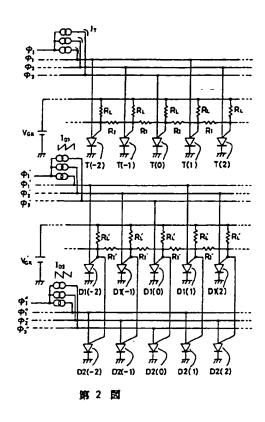
- ø、ø'、ø'' クロックライン
- lt 発光架子驱動電流、
- 1。 光弧向索子驱動電波、
- Vox ゲート電圧用電源
- 1 n形 GaAs基板、
- 2,5,22 n形AlGaAs層、

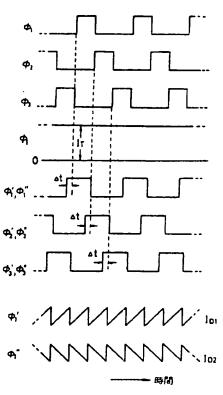


第 1 図

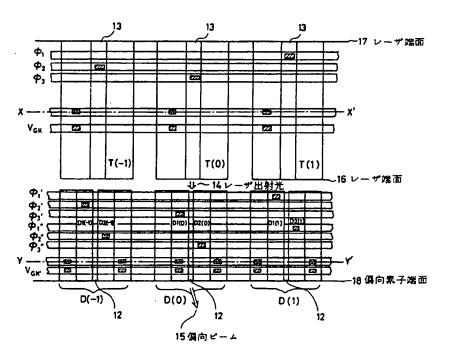
特氏出脑人 日本板铺子株式金社 代理人 弁理士 犬 野 輔 市

特開平2-208067(6)



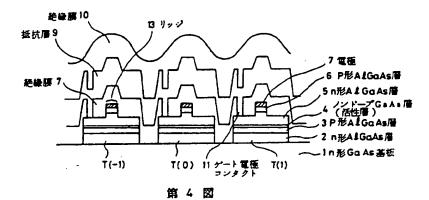


第6図

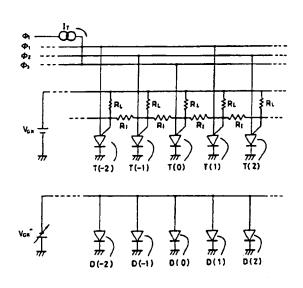


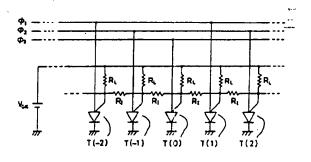
第 3 図

特開平2-208067(プ)



第 5 図

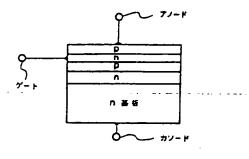




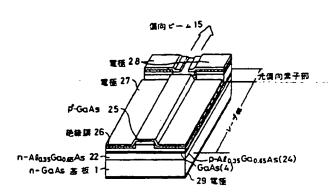
館 8 図

第 7 図

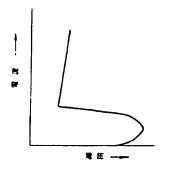
特閒平2-208067 (8)



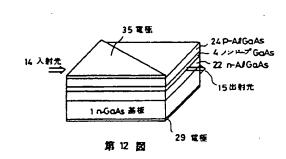
第 9 図



第11 図

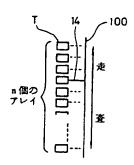


第10 図



T D 1000 走

第 13 図



第 14 図

特閒平2-208067 (9)

第1頁の続き

®Int. Cl. ⁵		識別記号		庁内整理番号
G 03 B	27/50 27/54		H Z	7428-2H 7428-2H
G 03 G	15/04	1 1 6	_	8607-2H
H 04 N	1/04	104	Z	7037—5C

THIS PAGE BLANK (USPTO)